

作品番号：46602305
作品タイトル：大森貝塚遺跡庭園　大森貝塚の碑
作家：
キャプション：
コレクション：OPO
ソース：
撮影地：東京都　品川区
撮影年月日：2018/9/16
学術名：
クレジット表記：(c)OPO / Artefactory
モデルリリース：なし
プロパティリリース：なし
ピクセル数：5074px × 3429px
印刷サイズ：43cm × 29cm
データサイズ：13.1MByte
ファイル形式：JPEG